行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告

氧化光瞳面射型雷射之光性研究

計畫類別: 個別型計畫 整合型計畫

計畫編號:NSC 90-2215-E-009-118

執行期間:90年8月1日至91年7月31日

計畫主持人: 顏順通

共同主持人:

計畫參與人員:蔣華龍、蔡子健、楊呈尉

本成果報告包括以下應繳交之附件: 赴國外出差或研習心得報告一份

赴大陸地區出差或研習心得報告一份

出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份

國際合作研究計畫國外研究報告書一份

執行單位:

中華民國 91 年 10 月 31 日

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

氧化光瞳面射型雷射之光性研究

Preparation of NSC Project Reports

計畫編號:NSC 90-2215-E-009-118

執行期限:90年8月1日至91年7月31日

主持人: 顏順通 國立交通大學電子研究所

計畫參與人員:蔣華龍、蔡子健、楊呈尉 國立交通大學電子研究所

一、中文摘要

針對 650 nm 面射型雷射,由我們的理 論模型發現,量子井成長方向為[110],會 造成其 TE 模增益頻譜有最大非等向性 1.2 的增益性質

關鍵詞:

Abstract

The anisotropy of optical gain in mis-orientated QWs has been theoretically studied for 650-nm VCSELs. It is found that the [110] QWs can give a stable polarization of radiation with an anisotropy of 1.2 for TE mode gain.

Keywords:

二、目的

近年來,650 nm 短波長量子井雷射光 源已經廣泛地應用在光資訊上。我們針對 量子井的應變、井寬、組成材料、成長方 向及電子電洞濃度,來模擬雷射的最佳化 結構。尤其在光增益特性方面,發現只有 在[001]與[111]方向成長的量子井,其 TE 模的光增益為等向性;其他方向成長的量 子井,其光增益為非等向性。此特性可以 用來穩定雷射光偏極化的方向,可以應用 於磁光碟機 (Magneto-Optical Disk Drive) 雷射讀取頭的製作。

三、能帶結構與動量矩陣元素

對於半導體在 Γ 點 (k=0) 附近的能 帶 分 布 問 題 , 我 們 考 慮 了 Luttinger Hamiltonian [1]與 Bir-Pikus Hamiltonian [2]。Luttinger Hamiltonian [1] 著重於輕電洞 帶 (light-hole band, LH band) 與重電洞帶 (heavy-hole band, HH band) 間的交互作 用,而 Bir-Pikus Hamiltonian [2] 是加入的應 變 (strain) 的影響。

這裡,我們以發光波長為650 nm的材 料[Ga,In₁₋,P/(Al_xGa_{1-x})_{0.5}In_{0.5}P]作模擬。

首先找出選定方向成長之量子井的全部 Hamiltonian,然後選擇一組基底函數 [3],即得此方向成長的量子井偏極化為 TE 模與 TM 模的動量矩陣元素。動量矩陣元 素的定義為:

 $\mathbf{M}_{nm}^{\eta}(k_{1},k_{2}) \equiv \left\langle \Psi_{m,k_{1},k_{2}}^{v} \middle| \mathbf{p} \middle| \Phi_{n,k_{1},k_{2}}^{c,\eta} \right\rangle \quad (1)$ 平為電子在價帶的波函數, Φ 為電子在傳 導帶的波函數, *m*指第*m*條價帶, *n*指第*n* 條傳導帶, *n*表示自旋个或↓。

在圖一中,我們把動量矩陣元素平方並作規一,可比較量子井在受應變或無應 變的情況下,其動量矩陣元素隨著_{ki}變化的 情形。在這裡值得注意的是圖一(a)的 C1-HH1(TE)(傳導帶與重電洞帶間的 transition)曲線及(b)的C1-LH1(TM)(傳導 帶與輕電洞帶間的 transition)曲線,它們 是影響增益的主因。因為在計算增益時, 我們是基於 Fermi's golden rule [4,5]以及考 慮了能帶上的狀態密度(density of states)。造成在壓縮應變及無應變的情形 下,TE 模的增益會大於TM 模的增益;在 張力應變的情形下,結果剛好相反。

我們定義 μ 為在任意方向成長的量子 井中,偏極化為 TE 模在 Γ 點的動量矩陣元 素平方的最大值與最小值的比值。由圖二 可知,只有[001]和[111]方向的 TE 模動量 矩陣元素平方的大小比值為 1,所以只有在 [001]和[111]方向成長的量子井,在平行量 子井的方向上具有等向性 (isotropy)。對於 在[110]方向成長的量子井其比值為 1.2,以 [110]方向成長之量子井的 TE 模動量矩陣 元素 (對 C1-HH1 的 transition) 作成的極 座標圖 (圖三) 是一個橢圓,有非等向性 (anisotropy)。

利用 Fermi's golden rule [4,5],考慮了 能隙縮減效應與 Lorentzian lineshape,得到 增益頻譜;再計算自發放射率以及輻射電 流密度 [4],在這裡我們只考慮在量子井中 被量化的能帶部分,不考慮量子井外沒有 電子被侷限之能帶對增益頻譜的影響。

由圖四可得, 在壓縮應變及無應變的 情形下, TE 模的增益會大於 TM 模的增 益,且壓縮應變相對於無應變,壓縮應變 的 TE 模增益頻譜有增大的趨勢,而 TM 模 增益頻譜相對減小;在張力應變的情形 下, TM 模的增益會大於 TE 模的增益,原 因即 TE 模與 TM 模的 C1-HH1 與 C1-LH1 的 transition 曲線,因為它們是影響增益曲 線的主因。

波長的變化主要受到能帶填滿效應 (band filling effect)的影響。由圖五可知無 應變的量子井結構其最大增益所對應到波 長在 650 nm 附近。

四、結論

在本研究中,我們發現許多重要的結 果,尤其是改變量子井的成長方向會造成 其 TE 模增益頻譜有非等向性的性質。其中 在[11*l*]方向系列中,[110]方向成長的量子 井有最大的非等向性,以及無應變的量子 井結構其最大增益所對應到波長在 650 nm 附近。這對於需要特別偏極化方向的雷射 應用 (如:磁光碟機雷射讀取頭的設計)有 很大的幫助。

五、文獻

[1] J.M. Luttinger, Phys. Rev. 102, 1030(1956).

[2] G.L. Bir and G.E. Pikus, Symmetry and Strain-Induced Effects in Semiconductors (Wiley, New York, 1974), p.331.

- [3] E.O. Kane, Semiconductor and Semimetal, Vol. 1, edited by R.K. Wilardson and A.C. Beer (Academic, New York, 1966), p.75.
- [4] S.L. Chuang, *Physics of Optoelectronic Device* s(Wiley, New York, 1995).
- [5] A. Yariv, *Quantum Electronics*, 3rd ed. (Wiley, New York, 1989).



圖一成長在 [001] 方向的量子井 $Ga_yIn_{1-y}P/(Al_{0.7}Ga_{0.3})_{0.5}In_{0.5}P$ 在兩個不同應變下的動量矩陣元素平方,包含 TE 模與 TM 模的 C1-HH1 與 C1-LH1 的 transition。(a) y = 0.4,量子井寬 40 Å (b) y = 0.6,量子井寬 80 Å。



圖二 對於成長在[11*1*]方向基板的無應變量 子井,針對C1-HH1的TE模動量矩陣元素的比值μ 作圖。



圖三 對於成長在[110]方向基板的無應變量子 井,針對 C1-HH1 的 TE 模動量矩陣元素的極座標 圖。



圖 四 成 長 在 [001] 方 向 的 量 子 井 $Ga_yIn_{1-y}P/(Al_{0.7}Ga_{0.3})_{0.5}In_{0.5}P$ 在三個不同應變下的增 益頻譜,其載子濃度為 $n = 8 \times 10^{18} cm^{-3}$ 。(a) y = 0.4, 量子井寬 40 Å (b) y = 0.5,量子井寬 60 Å (c) y = 0.6,

量子井寬 80 Å。



圖 五 成 長 在 [001] 方 向 的 量 子 井 $Ga_{y}In_{1-y}P/(Al_{0.7}Ga_{0.3})_{0.5}In_{0.5}P$ 在無應變下的載子濃度 對應於增益頻譜的最大值之波長特性。y = 0.5,量 子井寬 60 Å